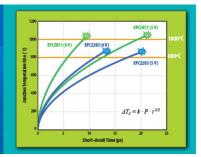
LIVE ウエビナ(日本語で実施)

GaNがシリコン・パワーMOSFET よりも丈夫な理由を理解する

2020年11月18日 午前10時(東京時間)

発表者:安田 昭一、日本営業部門バイス・プレジデント ゲスト・パネリスト:Alex Lidow(アレックス・リドウ)、Ph.D.、EPCのCEO(最高経営責任者)で共同創立者



11月18日(水)にご参加いただき、GaNパワー・デバイスの信頼性の重要な視点 と、窒化ガリウムが故障するまでのテストによって、シリコン・パワーMOSFETでは 並ぶもののない丈夫さどのように実証しているかをご覧ください。

GaNの利用法 ウエビナ・シリーズ

このウエビナで、安田昭一は以下の説明をします。

- 動的オン抵抗に影響する主なメカニズムを特定し、より丈夫な設計を行うこと に利用する方法。
- いくつかのeGaN製品を、データシートの安全動作領域(SOA)全体にわたって、 徹底的にテストし、安全マージンを調べるために故障させた方法。
- eGaNデバイスを短絡条件下で、破壊されるまでテストし、壊滅的な故障が発生 する前に、どのくらいの時間、どれくらいのエネルギー密度に耐えられるかを判 断する方法。
- 長期間のLidarパルス・ストレス条件で、eGaNの信頼性を評価するための専用 システムを、EPCがどのように開発したか。

スペシャル・ゲスト・パネリスト: CEO のAlex Lidow (アレックス・リドウ) がウエビ ナ・プレゼンテーションの後のO&Aに参加します。

すべての登録者は、書籍 GaN Transistors for Efficient Power Conversionの第3版 のコピーを獲得するチャンスに参加できます。

今すぐ登録!

